有機ELデバイスの高効率化

Improvement of emission efficiency in organic light-emitting devices

日本放送協会 放送技術研究所 表示·機能素子研究部 部長 時任 静士 SHIZUO TOKITO NHK Science & Technology Research Laboratories, Display & Functional Devices, Director

1. はじめに

非常に薄い有機膜に電流を流し込むと、発光が生じ る。これは「電界発光」(Electroluminescence)と呼ばれ る現象で、この現象を利用したものが、「有機ELデバイス」 である^{1,2)}。1987年、Tangらによる新しい概念に基づいた 材料と素子構造の提案によって従来にない発光効率の 改善が報告された³⁾。現在、有機ELデバイスは液晶ディ スプレイやプラズマディスプレイに続く次世代のフラットパ ネルディスプレイとして期待され、企業や大学で活発な研 究開発が続けられている。有機ELディスプレイの特徴と しては

1) 自発光型であるため視野角依存性がなく、視認性に 優れている。

2) 応答速度が非常に速いため、動画表示に適している。
3) バックライト等が不要なため、非常に薄く軽くできる。
4) 構造が単純であるため、低コストが期待できる。
などが挙げられる。

また、最近ではディスプレイだけでなく、薄型固体照明への応用も期待されている⁴⁾。その背景には環境問題とも絡んで省電力で環境にやさしい照明を目指す社会的ニーズがある。実験室レベルではあるが蛍光灯を凌ぐ発光効率が白色発光で実現できるようになってきた。

有機ELデバイスが抱える課題としては、消費電力を低減するためのさらなる発光効率改善、信頼性確保のための長寿命化、さらには低コストで歩留まりの高い製造プロセス開発が挙げられる。これらの課題に対して多くの企業や大学での研究開発が進められている。

本稿では、有機ELデバイスの基礎となる基本的デバイ

ス構造と材料、動作機構、新しい発光メカニズムや材料 に注目したさらなる高効率化について紹介する。読者の 皆さんが有機ELを理解する上での一助として頂ければ 幸いである。

2. 基本デバイス構造と有機材料

有機ELデバイスの基本構造は、発光層となる有機薄 膜を陰極と陽極で挟んだだけの非常に単純なものであ るが、最近では図1に示すような3層構造5)、あるいは必要 に応じて4層、5層とさらに多層化した構成がとられるよう になってきた。3層構造の場合でいえば、ガラス基板上 の透明陽極 (anode) に、正孔輸送層 (hole-transport layer)、発光層 (emitting layer)、電子輸送層 (electrontransport layer)が重ねられ、最後に金属陰極 (cathode) が重ねられる構成となる。陽極と陰極に挟まれた層は、 すべて有機薄膜(固体)で構成されており、これら各有機 層の厚みは数十nmで、有機層全体でも150nm程度と非 常に薄い。一般に、発光層は電子や正孔の電荷輸送を 担当するホスト材料と発光を担当するドーパント(ゲスト)材 料の2成分系で、ドーパントは0.1~1%程度の濃度でホス ト材料中に均一に分散されている6)。これら有機層の構 造上の特徴は、「結晶」ではなく「緻密な非晶質」という点 であり、その理由の1つが、この薄さでのデバイスの動作 安定性の確保にある。結晶性の薄膜の場合、不均一で 疎な膜質となりやすく、陽極と陰極間で短絡する確率が高 くなってしまう。ここでの透明陽極には酸化インジウム錫 (ITO)、金属陰極にはアルミニウム(A1)が一般的に用い られている。



HTL: hole-transport layer ETL: electron-transport layer

図1 有機EL素子の代表的な構造

有機材料(分子)には低分子系と高分子系があり、両 方とも炭素-炭素の2重結合をもち、分子内に自由な電子 系をもつ分子構造となっている。この自由な電子系は2重 結合によるsp²混成軌道のpz軌道の混じりあいからなり、 電子や正孔の輸送、発光、あるいは励起エネルギー授受 の機能を担う。その代表的な材料を図2に示す。低分 子材料としては、正孔輸送材料であるα-NPDや電子輸送 材料のキノリノールアルミ錯体(Alq₃)があり³⁾、その分子サ イズは1 - 2 nm程度である。Alq₃は発光層のホストとして も用いられる。発光するドーパントとしてはクマリン6が緑 色の代表例であるが、このドーパントを換えることで発光 色を変えることができる。この場合、ホストもそのドーパン トに合わせて適切に選択する必要が出てくる。

一方、高分子系には、ポリパラフェニレンビニレン(PPV) 系とポリフルオレン(PFO)系などの主鎖共役系高分子を 基本として、チオフェン骨格や芳香族アミンを導入した共重 合高分子があり、これらは分子長が0.1~1µmの鎖状の有 機材料である^{7,8)}。共重合の組成によって、発光波長や電 荷輸送性が異なる。高分子を用いる有機ELデバイスは、 図1とは少し異なり、導電性高分子(例えば、PEDOT:PSS) との積層が基本の2層、または3層構成となり、低分子系 よりも単純な構造である。3層構造では導電性高分子層 と発光層の間に中間層(インターレーヤー)を設けることで 発光効率と寿命が改善することが報告されている⁹⁾。そ の役割としては、発光層への不純物拡散の防止や励起状 態の消光現象の抑制が指摘されており、高分子EL素子 の高効率化や長寿命化には不可欠な層となっている。

基板上での有機材料の薄膜作製は、低分子系が「真 空蒸着法」(真空中での加熱によって蒸発させる方法)、 高分子系が「溶液からの塗布法」で形成される。一般 に、将来の大面積化や高精細化、さらには低コスト化を考 慮すると、塗布法が適用できる高分子系が優位とされて いる¹⁰。ただ、ごく最近では、低分子系で塗布形成できる 材料も開発されており、どちらが優位かは今後の研究開発 状況を見極める必要がある。塗布法としては、インクジェッ ト法、グラビア印刷法やノズルコート法などがあり、量産化 のためにこれら印刷プロセスの検討が進められている。



図2 代表的な低分子系と高分子系の有機EL材料

3. 動作機構と発光効率

ここでは、有機ELデバイスの動作機構を、できるだけ 簡潔に説明することとする。3層構造の低分子有機ELデ バイスのエネルギー構造を模式的に描くとすると、図3の ようになる。デバイスに外部から数Vの直流電圧を印加



図3 3層構造からなる有機EL素子のエネルギーダイアグラム

すると、電流が流れ、このとき金属陰極からは電子が注入 され、電子輸送層の空の分子軌道(最低非占有分子軌 道:LUMO)を移動する。一方、透明陽極からは正孔が 注入され、正孔輸送層の電子が満ちた分子軌道(最高 占有分子軌道:HOMO)を移動し、両キャリアは発光層 へと注入される。

この電子や正孔の移動を化学的な現象で説明するなら ば、ラジカルアニオン(電子)あるいはラジカルカチオン(正 孔)が生成し、これらが中性分子との間で電子の授受を 繰り返すことで、電荷が分子間をホッピング的に移動する。 この電荷輸送は有機分子間での分子軌道の重なり具合 (transfer integral)と分子変形の再構築エネルギー (Reorganization energy)によって支配され、端的にはマー カスの式で表現できる¹¹⁾。無機半導体のように連続的に 化学結合を張り巡らす結晶構造ではないため、その移動 度は非常に遅く、実測されている電子と正孔のキャリア移 動度は、10⁻³から 10⁻⁸cm²/Vsの範囲で、シリコン結晶に比 べると百万分の1程度と非常に低い。しかし、有機ELデ バイスは縦型構造で各有機層が非常に薄いため、このよ うな低い移動度でも、動作上はまったく問題はないという ことは注目すべき事実である。

次に、電子と正孔が注入された発光層内での現象を 説明する。発光層へ注入された電子と正孔は、有機分 子上で再結合し、発光する。この再結合が起こる領域 (再結合領域)は発光層自体の電荷輸送性と注入された 電荷密度に依存する。たとえば、同数程度の正孔と電子 が注入され正孔移動度が高い場合は、電子輸送層との 界面側で再結合が生じることになる。よって、発光層の電 荷輸送性と両側からの電荷注入量を制御することで再結 合領域の位置を制御できることになる。発光の素過程と 分子励起状態の緩和過程を図4に示す。電子と正孔の 再結合は、発光層を構成する有機分子の励起状態を生





み出し、その励起状態は、電子スピンの向きによって「一重 項励起状態」(2個の電子スピンが逆向きのままの励起状 態)と「三重項励起状態」(2個の電子スピンが同じ向きに なった励起状態)に分かれる。過去の研究からその生 成確率はほぼ25%と75%と見積もられている12)。一般 に、「三重項励起状態」がもとの状態へと戻っていく過程 は、非発光 (熱的なエネルギー緩和)であるため、励起状 態が「一重項励起状態」となった場合のみ、発光(蛍光) することになる。ここで、発光層がホストとドーパントの2成 分系の場合は、一般にはホスト分子で生成した「一重項 励起状態 | がドーパント分子へエネルギー移動して、ドー パント分子が発光する。発光層で発生した光は、発光 層、陽極、ガラス基板を通して外部へ出ることになるが、実 際に外部へ取り出されるのはその一部だけである。この 外部への光取り出し効率はデバイスの発光効率を大きく 左右する重要な因子で、およそ20~30%が実験的あるい は理論的に推測されている。

有機ELデバイスの発光効率としては「電流効率 (cd/A)」と「外部量子効率(%)」がよく用いられている。電 流効率は単位電流量に対する輝度を表す。一方、外部 量子効率は素子に外部から注入した電子数に対する発 生した光子数を百分率(%)で表現する。外部量子効率 (η ext)は前述した素過程から電子と正孔のキャリアバラン ス因子(γ)、発光に寄与する励起状態の生成確率(χ)、そ の励起状態からの発光量子効率(PL量子効率、 ϕ_{PL})、 デバイス外への光取り出し効率(η out)を掛け合わせたス キーム1によって表す^{13,14})。

$\eta_{\text{ext}} = \gamma \ \chi \ \phi_{PL} \eta_{\text{out}} \quad \textbf{Z} = -\textbf{L}$

キャリアバランス因子とは、電極から注入された電子と 正孔が再結して励起状態を生成する確率を示す。仮に 発光量子効率が100%の蛍光材料を用いてキャリアバラ ンスの取れた理想的な有機ELデバイスを試作したとする と、「発光の外部量子効率」は5~7.5%(光取り出し効率 が20~30%と仮定)の値が導き出せるが、この値が一般 に言われる、蛍光材料を用いた外部量子効率の理論限 界値である。

図5(a)にAlq₃をホスト、クマリン6をドーパントとして用い た一般的な有機EL素子の特性を示す。印加電圧が2V 付近から緑色の発光が観測され、急激な増大の後に緩



図5 代表的な蛍光有機EL素子の特性: (a)電圧-輝度特性、(b)電流密度-外部量子効率

やかな増大を示し、10V印加で数万cd/m²の高輝度となる。 素子面積と電流密度を考慮して外部量子効率を算出した のが同図(b)である。外部量子効率として約2.3%の値が 得られ、電流密度にはほとんど依存しない。この特性が 蛍光材料を用いた有機EL素子の代表的な例である。

4. 発光効率の向上

4.1. キャリアバランスの改善

有機ELデバイスの発光効率は前述したようにいくつか の因子によって支配されている。発光量子効率の高い材 料を用いるとともにキャリアバランス因子を理想的な値であ る1.0に近づける必要がある。そのためには、材料の組み 合わせや膜厚制御などの素子構造の最適化が不可欠で ある。電子輸送層、発光層、正孔輸送層の3層構成であ れば基本的には注入された電子と正孔を発光層に閉じ込めて100%近い確率で再結合させて励起状態を生成させることが可能である。そうすることによって、発光材料として 蛍光材料を用いた場合の理論限界値(5~7.5%)に近づくことができる。現在は、赤、緑、青色の3色の場合とも、ほぼ理論限界に近い値が達成されている。

4.2. 三重項―三重項消滅の活用

一般的な蛍光材料の三重項励起状態は熱失活することになるが、その密度が高くなると衝突によって一重項励起状態が生成する三重項一三重項消滅(Triplet-triplet annihilation)、T₁+T₁_>S₀+S₁、が起こる¹⁵⁾。この過程が有機EL素子内で起これば、熱失活する三重項励起状態を一重項へ変換し蛍光発光に寄与させることになる。そうなると、従来の上限である5%あるいは7.5%の発光効率を超えることが可能となる。すでに、いくつかの報告例があり、コダックの研究グループは黄色発光と赤色発光で約10%の外部量子効率を報告している。パルス駆動の実験から三重項状態の寄与分が40%近いと指摘している¹⁶⁾。 また、三洋電機の研究グループからも緑色で10%の効率が報告されており、この場合も三重項一三重項消滅過程による一重項励起状態の生成の可能性がある¹⁷⁾。

筆者らも、代表的な青色蛍光材料をゲストに用いた有 機ELデバイスで、ホスト材料によってこの効率増大効果を 発現することを報告している。ホスト材料としては2個のフェ ニルアントラセンをアダマンタン基で結合した新規化合物 (AdAnt)で、捩れ構造によって熱的に安定な薄膜を形成 する。図6にホストとして従来のスチリル誘導体(DPVBi) とこのAdAntを用いたデバイスの特性を示す。高輝度側



(ゲスト材料)				
	外部量子効率	電流効率	色度座標	
	(%)	(cd/A)	x	У
AdAnt	7.38	11.5	0.148	0.207
DPVBi	5.46	8.7	0.150	0.216

図6 青色蛍光有機 EL素子での高効率発光

(大電流側)で発光効率に差が認められ、10000cd/m²で は約7.4%の外部量子効率を得ている。パルス電圧を用 いた過渡EL現象から、遅延蛍光が観測されており、三重 項一三重項消滅を示唆する結果が得られている。この過 程は蛍光材料を用いた高効率化の一つの方向性として 注目され始めており、今後の現象解明が必要である。

4.3. 三重項励起状態からの発光

[一重項励起状態 | のみを利用するこれまでの蛍光材 料では、究極的な効率改善を実現することは難しいと言 える。そこで、次世代の発光材料として出現したのが、三 重項励起状態でも発光する「リン光材料」である18,19)。 代表例としては、図7に示すような、中心に白金やイリジウム のような重原子を有する金属錯体がある。これらは中心 の重原子による「スピン軌道相互作用」によって、一重項か ら三重項へのエネルギー移動(項間交差:ISC)と三重 項からの発光 (リン光)を高効率で起こす。 重原子の核 スピンの磁気モーメントと電子の自転による磁気モーメント がお互いに作用することで、本来は禁止されている一重 項から三重項へエネルギーが移る。中には、一部のイリ ジウム錯体のように、リン光発光のPL量子効率が100%近 いものもある。リン光材料は、金属錯体の重原子の周り にある芳香族系の配位子を化学的に修飾することで発 光波長を変化させることができる20)。また、重原子の種 類を変えることでも発光波長は変化するが、一方で、原子 番号が小さくなると室温でのPL量子効率が極端に低下 してしまう。たとえば、原子番号の小さいパラジウムやロ ジウムの金属錯体では、配位子が同じであっても室温で のPL量子効率はほぼゼロとなる。

リン光材料を発光層のドーパントとして用いた場合の有機ELデバイスの発光効率は、蛍光材料の場合に比べて 大幅に改善されることがわかっている。図8にイリジウム



図7 重原子を含む金属錯体の三重項励起状態からの発光

錯体のIr(ppy)₃を用いたリン光有機ELデバイスの特性を 示す。蛍光材料と同様に10V程度の印加電圧で 10000cd/m²以上が容易に達成でき、外部量子効率も 10%程度と従来の蛍光材料よりも高い値が得られる。大 電流側では効率の低下が観測される。これは、三重項 一三重項衝突による消滅過程と思われる現象であり、リ ン光有機EL素子では必ず観測される。発光効率自体 はホストや正孔阻止層の材料を最適化することでさらに 向上する^{21,22)}。



リン光有機ELデバイスの場合、注入された電子と正孔 の再結合はホスト分子上ではなくドーパントであるリン光 材料の分子上で直接に起こる。ここで重要なのが、ホス

ト材料を含む周辺材料の三重項励起準位(三重項エネ ルギー; E_T)である。ホスト分子の三重項エネルギーが 発光させるリン光材料よりも小さい場合、ホスト分子への エネルギー移動が生じてしまう。たとえば、図9に示すよう に青色リン光材料のFIrpicは2.64eVの三重項エネルギー (E_T)を有するため、従来のCBP(E_T=2.55eV)をホスト材料 として用いた場合はCBPへのエネルギー移動が生じる。 一方、筆者らが報告した大きな三重項エネルギーを有す る新規ホストCDBP(Er=2.79eV)を用いた場合では、三重 項エネルギーはFIrpicに閉じ込められ有効にリン光発光に 寄与する²³⁾。そのため、CDBPを用いた有機ELデバイスの 方が高い外部量子効率を実現できている。この結果は ホストの三重項エネルギーの影響を実験的に示した最初 の例である。また、ホスト材料だけでなく発光層と接する電 子輸送層の三重項エネルギーも大きくすることで30%近い 値が緑色では報告されている²⁴⁾。これまで報告されてい るリン光材料と従来の蛍光材料の外部量子効率を図10 で比較する。蛍光材料でも三重項-三重項消滅の寄与 を考慮すると10%程度の高効率化は期待が持てる。し かし、究極的な効率改善を求めるのであれば、リン光材 料の活用は不可避と思われる。青色と赤色ではさらなる 高効率化の余地が残っている。勿論、蛍光材料と同等 レベルの寿命達成も課題としてある。

リン光材料の今後の展開として塗布系がある。高効 率かつ印刷などの塗布法が適用できる発光材料は省電 力なディスプレイを低コストで製造できる可能性を秘めて いる。ここで、その例として非共役系高分子タイプとデンド リマーを紹介する^{25,26)}。非共役系はビニルポリマーに側



図9 ゲスト分子への三重項エネルギーの閉じ込め



図10 リン光材料の外部量子効率と蛍光材料の外部量子効率

鎖として電荷輸送基とリン光基が結合しており、汎用有機 溶媒に容易に可溶である。電荷輸送基の比率を最適化 することで12%を超える外部量子効率が実現できる。一 方、デンドリマー型は中心にリン光基を有し、デンドロンと して正孔輸送性のカルバゾールを有する。外部量子効率 としては8%程度を得ている。最近では、リン光材料に関 しても低分子材料に塗布法を適用する研究が活発化し ている。塗布法は高分子材料の特権といった固定概念 はなくなりつつある。

以上、述べてきた量子効率以外に、電力効率も重要な 発光効率である。この場合、デバイスへの印加電圧が関 係するため、できるだけ動作電圧を低減する必要がある。 その場合に重要となるのが電極と有機層界面の電位障 壁である。陽極側はHOMOとのエネルギー差、陰極側は LUMOとのエネルギー差を小さく抑える。特に、効果的 なのがドープ層²⁷⁾や酸化モリブデン²⁸⁾などの注入層を界 面へ挿入する検討で、長寿命化も含めて検討されている。

5. おわりに

昨今の景気の問題はあるにしても、新規有機材料の 開発やディスプレイ構造の改良などによって発光効率や 寿命の改善が進めば、有機ELデバイスの実用化は間違 いなく加速されると確信している。まずは数インチパネル での市場拡大が急務であるが、その後は当然ながらテレ ビ市場への参入が目標となる。30インチクラスの有機E Lテレビの生産を計画しているメーカーもあり、今後の進展 が期待できる。またディスプレイだけでなく、次世代の薄型固体照明としての応用も期待できる。リン光材料を用いた白色発光では、100 lm/W以上の効率が達成できている。地球環境に優しいグリーンデバイスとして有機EL ディスプレイや有機EL照明が世の中に受け入れられてい くことを期待して、筆者らも微力ながら研究開発の一端を 担っている。

引用文献

- 時任静士、安達千波矢、村田英幸: 有機 ELディスプレイ、 オーム社 (2004).
- 2) 城戸純二、有機ELのすべて、日本実業出版、2003年
- C. W. Tang, S. A. VanSlyke, *Appl. Phys., Lett.*, 51, 913(1987).
- 4) B. D. Andrade, Y.-Y. Tsai, C. Lin, P.B.Mackenzie, and M. S. Weaver, *Information Display* 2/07, 24(2007).
- C. Adachi, S. Tokito, T. Tetsuo, and S. Saito, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 27, L713(1998).
- C. W. Tang, S. A. VanSlyke and C. H. Chen, J. Appl. Phys., 65, 3610(1989).
- H. Spreitzer, H. Becker, E. Kluge, W. Kreuder, H. Schenk, R. Demandt, and H. Schoo, *Adv. Mater.*, **10**, 1340(1998).
- 8) S. J. M. O'Connor, C. R. Towns, R. O'Dell, and J. H. Burroughes, *Proc. of SPIE*, Vol.4105, p.9(2001).
- 9) J.-S. Kim, R. Friend, I. Grizzi, and J. H. Burroughes, *Appl. Phys. Lett.*, 87, 023506(2005).
- W. Feehery, D. Flattery, N. Herron, C. Lang, and M. O'Regan, *Information Display* 10/07, 28(2007).
- R. A. Marcus, N. Sutin, *Biochim. Biophys. Acta*, 811, 265(1985).
- 12) W. Helfrich and W. G. Schneider, *Phys. Rev. Lett.*, 14, 229(1965).
- 13) J. C. Scott, G. G. Malliaras, J. R. Salem, P. J. Brock, L. Bozano, and S. A. Carter, *Proc. of SPIE* Vol.3476, 111(1998).
- 14) T. Tsutsui, MRS Bulletin, 22, 39(1997).
- M. Pope and C. E. Swenberg, Electronic Process in Organic Crystals and Polymers, Second Edition. Oxford Press(1999).
- 16) J. P. Spindler, W. J. Begley, T. K. Hatwar, and D. Y. Kondakov, SID 09 DIGEST, 420(2009).
- 17) K. Okumoto, H. Kanno, Y. Hamada, H. Takahashi, and K. Shibata, *Appl. Phys. Lett.*, **89**, 063504(2006).

- 18) M. A. Baldo, D. F. O'Brien, Y. You, A. Shoustikov, S. Sibley, M. E. Thompson, and S. Forrest, *Nature*, 395, 151(1998).
- 19) C, Adachi, . M. A. Baldo, S. R. Forrest, and M. E. Thompson, *Appl. Phys. Lett.*, **77**, 904(2000).
- 20) T. Tsuzuki, N. Shirasawa, T. Suzuki, and S. Tokito: *Adv. Mater.*, **15**, 1455(2003).
- 21) M. Ikai, S. Tokito, Y. Sakamoto, T. Suzuki, and Y. Taga, *Appl. Phys. Lett.*, **79**, 156(2001).
- 22) C. Adachi, M. A. Baldo, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, *J. Appl. Phys.*, **90**, 5048(2001).
- 23) S. Tokito, T. Iijima, Y. Suzuri, H. Kita, T. Tsuzuki, and F. Sato: Appl. Phys. Lett., 83, 569(2003).
- 24) D. Tanaka, H. Sasabe, Y-J. Li, S-J. Su, T. Takeda and J. Kido, Jpn. J. Appl. Phys., 46, L10(2007).
- 25) M. Suzuki, S. Tokito, T. Igarashi, K. Kondo, T. Koyama, and T. Yamaguchi, *Appl. Phys. Lett.*, **86**, 103507(2005).
- 26) T. Tsuzuki, N. Shirasawa, T. Suzuki, and S. Tokito, *Jpn. J. Appl. Phys.* **44**, 4151(2005).
- 27) J. Hung, M. Pfeiffer, A. Werner, J. Blochwitz, K. Leo, and S. Y. Liu, *Appl. Phys. Lett*, **80**, 139(2002).
- 28) S. Tokito, K. Noda, and Y. Taga, J. Phys. D: Appl. Phys., 29, 2750(1996).